科学研究費助成事業

研究成果報告書

機関番号: 82626 研究種目: 基盤研究(B)(一般) 研究期間: 2016~2018 課題番号: 16H04090 研究課題名(和文)レーザー駆動フェムト秒ガンマ線パルスを用いた中性子発生

研究課題名(英文)Neutron generation using a laser-driven femtosecond gamma-ray pulse

研究代表者

三浦 永祐(MIURA, Eisuke)

国立研究開発法人産業技術総合研究所・計量標準総合センター・上級主任研究員

研究者番号:10358070

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 14,600,000円

研究成果の概要(和文):レーザー加速電子線により発生するガンマ線を用いた超短パルス中性子源の実現を目 指した研究開発を行った。高エネルギー、高電荷量のレーザー加速電子線を発生するために、フェムト秒レーザ ー装置を高性能化した。粒子シミュレーションを用いて、高電荷量のレーザー加速電子線の発生条件を調べた。 中赤外域のフェムト秒レーザーパルスを用いることによって、高電荷量の電子線を発生する効率の良いレーザー 電子加速が可能なことを示した。

研究成果の学術的意義や社会的意義 中性子線は物質の透過力が高く、また軽元素の識別能力が高いという特徴を持ち、材料の分析ツールとして有用 である。しかし、中性子源の利用は原子炉や大型加速器施設に限られており、小型中性子源の実現が期待されて いる。本研究では、原理的には高速中性子が発生せず、放射線遮蔽や減速材が非常にコンパクトにできるレーザ ー駆動超短パルス低速中性子発生方法を提案し、その実現に向けた基盤技術を確立することができた。本研究成 果をさらに発展させることにより実験室規模の小型中性子源が実現でき、将来的には材料分析等に利用されるこ とが期待できる。

研究成果の概要(英文):We carried out the research and development for realizing an ultrashort pulse neutron source using a gamma-ray source based on a laser-accelerated electron beam. To produce laser-accelerated electron beams with high energy and high charge, the high-power femtosecond laser system was upgraded. We investigated the conditions for the generation of laser-accelerated electron beam with high charge using particle-in-cell simulations. The simulation results showed the possibility of efficient laser electron acceleration for the generation of high-charge electron beams using a mid-infrared femtosecond laser pulse.

研究分野:プラズマ物理、レーザー工学、量子ビーム科学

キーワード: レーザー加速 レーザーコンプトン散乱 ガンマ線 中性子

様 式 C-19、F-19-1、Z-19、CK-19(共通)

1.研究開始当初の背景

中性子線は物質の透過力が高く、また軽元素の識別能力が高いという特徴を持ち、材料の分析 ツールとして有用である。しかし、中性子源の利用は原子炉や大型加速器施設に限られており、 中性子源を小型化すると共に、高度な分析・計測技術を構築し、学術研究のみならず産業応用 をも目指した研究開発が進展している。小型加速器駆動の中性子源に加え、レーザー駆動によ る小型中性子源実現にも期待が寄せられている。これまで、レーザー核融合、レーザー駆動電 子線の制動輻射ガンマ線、レーザー駆動陽子線を用い、エネルギーが数 MeV 程度の高速中性 子発生は実証されてきたが、各種分析に有用な低速中性子をレーザー駆動により直接発生した 報告はなかった。

パルス中性子線を利用した分析は、飛行時間法と呼ばれる検出器への中性子の到着時間を用いてエネルギーを弁別し行なわれることが多い。エネルギー分解能を決めるのは中性子線のパルス幅であり、超短パルスの中性子線を発生できれば、高いエネルギー分解能が得られ、高度な分析・計測技術の構築が可能になる。

2.研究の目的

本研究では、レーザー駆動により原理的に高速中性子が発生せず、超短パルスの低速中性子線 を直接発生する手法を提案し、それを実証することを目的とした。本手法では超短パルス低速 中性子線を直接発生できるので、高いエネルギー分解能を用いた高度な分析・計測が可能なこ とに加え、放射線遮蔽や減速材が非常にコンパクトにできるので、装置全体を小型化すること も可能である。

3.研究の方法

本研究で提案するレーザー駆動中性子発生方法の原理図を図 1(a)に示す。超短パルスレーザ ーとプラズマの相互作用を利用した電子加速であるレーザー加速により数 100 MeV まで電子 を加速し、その電子線とレーザーパルスを相互作用させ、レーザーコンプトン散乱(laser Compton scattering: LCS)によってガンマ線を発生する。レーザー加速ではフェムト秒電子 線パルスが得られるので、フェムト秒レーザーパルスと相互作用させることによりフェムト秒 ガンマ線パルスが得られる。LCS では、図 1(b)の破線で示す様に、最高エネルギー近傍で急峻 なピークを持つ準単色ガンマ線が得られる。図 1(b)の実線で示した⁹Be(γ,n)光核反応断面積の 閾値(1.67 MeV)近傍にガンマ線エネルギーをチューニングすると、ハッチした部分のエネル ギー幅程度の中性子が発生する。図 1(c)のシミュレーション結果に示す様に、原理的に高速中 性子の発生を抑制し、keV 領域の低速中性子のみを発生できる。フェムト秒ガンマ線パルスを 用いるので、中性子線のパルス幅はターゲットの厚みで決まり、センチメートル程度のターゲ ットを用いれば、ピコ秒の超短パルス中性子線の発生が可能である。



図 1(a) 本研究で提案するレーザー駆動中性子発生法の概念図。(b)ベリリウムの光核反応断面 積(実線)とLCS ガンマ線(破線)スペクトル。(c)シミュレーションで計算された中性子ス ペクトル。

4.研究成果

1 レーザー加速による高エネルギー電子線、ガンマ線発生のためのレーザー装置の高性能化 光子エネルギーが1.7 MeV近傍のLCSガンマ線を発生するには、レーザー加速により200 MeV の準単色電子線を発生し、その電子線と波長400 nmのレーザーパルスを相互作用させる必要が ある。レーザー加速電子線を200 MeVまで高エネルギー化するため、実験に用いるチタンサフ ァイアレーザー装置の高出力化に取り組んだ。実験に用いるレーザー装置では、フェムト秒レー ザーパルスを一旦伸張し、高エネルギー化した後に圧縮する方式が採用されている。従来よりも 溝本数の多い高反射率型の回折格子をパルス圧縮に用い、高出力化を図った。これにより、パル スの伸張と圧縮に用いる回折格子の溝本数が異なることになったので、プレパルスの少ない高品 質なフェムト秒レーザーパルスを得るために、パルス伸張器も同時に改造した。これまでと同様 に、50 fsまでのパルス圧縮を達成することができた。LCSで用いる波長400 nmのレーザーパル ス発生のために、厚さが1 mm程度の極薄KDP(KH₂PO₄)結晶を用い、800 nm光の2倍高調波 発生を確認した。

パルス伸張器も含めた大幅なレーザー改造に時間を費やしたことと後段のレーザー装置にト ラブルが発生し、レーザー電子加速実験の時間があまり取れずに、レーザー加速電子線の高エ ネルギー化等は実証できなかった。しかし、その基盤となるレーザー装置の高性能化を実現す ることはできた。

2 長波長レーザーを用いた高効率レーザー電子加速の探索

本手法で中性子収量を増強するには、LCS ガンマ線収量を増強する必要がある。LCS ではガ ンマ線収量は電子線の電荷量に比例するので、レーザー加速電子線の電荷量を増強する必要が ある。レーザー加速では、電子を加速するプラズマ波はレーザーの作り出す光圧に相当するポ ンデロモーティブ力が外力となり励起される。このポンデロモーティブ力は、レーザー波長の 二乗に比例するので、長波長の励起レーザーを用いることによって、効率良くプラズマ波を励 起し、高電荷量の高エネルギー電子線発生の可能性がある。そこで、レーザーとプラズマの相 互作用を模擬する粒子(Particle-in-cell: PIC)シミュレーションを用いて、長波長レーザーを 利用した高効率電子加速の可能性を検証した。

図 2(a)は、波長 1.5 µm、エネルギー100 mJ、パルス幅 40 fs のレーザーパルスを規格化され た強度 ao=2 でガスジェットに集光照射した際、そのプラズマ中を伝搬するレーザーの規格化 強度の空間発展を示す。この時生成されるプラズマの電子密度は 8x10¹⁸ cm⁻³ である。図 2(a) の x=-500 µm 近傍が真空とガスジェットの境界であり、この境界近傍に 20 µm 径に集光され たレーザーは、集光径を保ちながらプラズマ中を伝搬している。レーザーがプラズマ中を伝搬 するに伴い電子は加速される。図 2(b)は電子エネルギーの変化を示す。レーザーがプラズマ中 を 1 mm 伝搬したところで加速電子は 65 MeV の最高エネルギーに達し、エネルギーが揃った 準単色電子線が発生する様子が示されている。



図 2 レーザー加速の二次元 PIC シミュレーション結果。(a)(b)が 1.5 µm レーザー,(c)(d)が 0.8 µm レーザーの場合。上段(a)(c)がプラズマ中のレーザーの伝搬、下段(b)(d)が電子が加速され る様子を示す。

従来、主に用いられてきたチタンサファイアレーザー(波長 0.8 µm)による電子加速のシミ ュレーションも参照として行った。波長 0.8 µm、エネルギー200 mJ、パルス幅 40 fs のレーザ ーパルスを規格化強度 ao=2 でガスジェットに集光照射し、そのプラズマ中を伝搬するレーザ ー強度の空間発展を図 2(c)に、電子エネルギーの変化を図 2(d)に示す。この時生成されるプラ ズマの電子密度は 1.6x10¹⁹ cm⁻³ である。0.8 µm レーザーの場合,15 µm 径に集光されたレー ザーの一部は集光径を保ちながら伝搬するが,横方向に広がる成分が多い。図 2(d)に示した様 に、レーザーパルスが1mm程度伝搬したところで、電子エネルギーは60 MeV に達し準単色 電子線が発生しているが、加速される電子数は少ない.図3は、電子エネルギーが最高に達す る場所(図2(b)(d)中の矢印位置)での電子エネルギースペクトルを示す。図3において、0.8 µm レーザーの場合のエネルギースペクトルを10倍して表示している。両条件においてエネルギ ーが60 MeV 近傍の準単色電子線が得られているが、1.5 µm レーザーでは0.8 µm レーザーの 10倍近い電荷量が得られている。図2(a)に示された様に、1.5 µm レーザーの場合、集光径を 保ってプラズマ中を伝搬するので、高いレーザー強度が維持されており、大振幅のプラズマ波 が発生する。一方、0.8 µm レーザーの場合、レーザーパルスが高い強度を維持できずに伝搬す るため効率的にプラズマ波が励起されない。プラズマ中の電子がプラズマ波に捕捉され加速さ れるので、振幅の大きなプラズマ波が発生した場合は、加速される電子数が増大する。200 シミュレーション結果は、規格化強度が同じ条件で行なっている。規格化強度は波長に比例す るので、同じ規格化強度を得る上で、長波長レーザーの場合は集光径を大きくできる。レーザ ーの集光径を大きくできれば、電子加速に寄与する断面を広くでき、加速電子数を増強するこ とができる。1.5 µm レーザーで加速電子の電荷量の増強が図れたのは、大振幅のプラズマ波が 励起されたこと、電子加速に寄与する断面を広くできたからと考えられる。



図 3 PIC シミュレーションで得られた加速電子のエネルギースペクトル。0.8 µm レーザー(破線)は 10 倍して表示。

図 2(c)(d)のシミュレーション結果は,レーザー加速としては比較的高い 70 pC 程度の電荷量 を持つ電子線発生に成功したこれまでの産総研の実験[引用文献 1,2]を模擬したものである。こ れまでの実験結果、上記のシミュレーション結果に基づくと、1.5 µm レーザーにより数 100 pC という既存の高周波加速器に匹敵する大電荷量電子線の発生が可能なことになる。さらに特筆 すべきことは、シミュレーションのレーザーパワーが 0.8 µm では 5 TW に対し,1.5 µm では 半分の 2.5 TW であることである。この様に、長波長レーザーの方が効率良いレーザー加速が 可能であることが示された。既に、波長 1.5 µm のフェムト秒高出力レーザーは開発されてお り[引用文献 3,4]、このレーザーシステムを用いることにより、高電荷量を持つレーザー加速電 子線発生が期待できる。

これまで、レーザー加速においては励起レーザー波長を加速効率化の指標として扱った先行研究はなかった。高電荷量の電子線をより少ないレーザーパワーで発生する高効率のレーザー電子加速には、長波長レーザーが有利であるという新たな知見を得ることができた。

< 引用文献 >

E. Miura and S. Masuda, Stable generation of quasi-monoenergetic electron beams with laser-driven plasma-based acceleration by suppressing nanosecond prepulse, Applied Physics Express, 2, 2009, 126003-1/3.

E. Miura, S. Ishii, K. Tanaka, R. Kuroda, and H. Toyokawa, X-ray pulse generation by laser Compton scattering using a high-charge, laser-accelerated, quasi-monoenergetic electron beam, Applied Physics Express, 7, 2014, 046701-1/4

Y. Fu, E. J. Takahashi and K. Midorikawa, High-energy infrared femtosecond pulses generated by dual-chirped optical parametric amplification, Optics Letters, 40, 2015, 5082-5085.

Y. Fu, K. Midorikawa and E. J. Takahashi, Towards a petawatt-class few-cycle infrared laser system via dual-chirped optical parametric amplification, Scientific Reports, 8, 2018, 7692-1/11.

5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計1件)

<u>三浦 永祐</u>、レーザー航跡場加速電子線を用いた逆コンプトン散乱 X 線発生、レーザー研 究、45、2017、87-93(査読有).

[学会発表](計5件)

三浦 永祐、レーザー加速による粒子線生成と応用、名古屋大学未来社会創造機構モビリ ティ領域第 25 回次世代自動車公開シンポジウム、2016.

三浦 永祐、益田 伸一、高橋 栄治 中赤外レーザーを用いた高効率レーザー電子加速の 探索、第65回応用物理学春季学術講演会、2018.

<u>Eisuke Miura</u>, Shin-ichi Masuda, and Eiji J. Takahashi, Exploration of efficient laser-driven plasma acceleration using an intense mid-infrared laser pulse, International Conference on High Energy Density Sciences 2018 (HEDS2018), 2018. Eiji J. Takahashi, Shin-ichi Masuda, and <u>Eisuke Miura</u>, Efficient laser wakefield acceleration by using mid-infrared pulses. Conference on Lasers and Electr-Optics

2018 (CLEO2018), 2018.

Eiji J. Takahashi, Shin-ichi Masuda, and <u>Eisuke Miura</u>, Evaluation of efficient laser plasma acceleration driven by a relativistic mid-infrared laser field, 31st Annual Conference of the IEEE Photonics Society (IPC 2018), 2018.

6.研究組織

(1)研究分担者 研究分担者氏名:山﨑 淳 ローマ字氏名: (YAMAZAKI, Atsushi) 所属研究機関名:名古屋大学 部局名:工学研究科 職名:助教 研究者番号(8桁):10436537 研究分担者氏名:藤原 健 ローマ字氏名: (FUJIWARA, Takeshi) 所属研究機関名:国立研究開発法人産業技術総合研究所 部局名:計量標準総合センター 職名:研究員 研究者番号(8桁):90552175 研究分担者氏名:豊川 弘之 ローマ字氏名: (TOYOKAWA, Hiroyuki) 所属研究機関名:国立研究開発法人産業技術総合研究所 部局名:計量標準総合センター 職名:研究グループ長 研究者番号(8桁):80357582 研究分担者氏名:黑田 隆之助 ローマ字氏名:(KURODA, Ryunosuke) 所属研究機関名:国立研究開発法人産業技術総合研究所 部局名:材料・化学領域 職名: ラボチーム長 研究者番号(8桁):70350428 (2)研究協力者 研究協力者氏名:高橋 栄治 ローマ字氏名: (TAKAHASHI, Eiji) 研究協力者氏名:益田 伸-ローマ字氏名: (MASUDA, Shin-ichi)